

首页 | 所况简介 | 新闻中心 | 科技成果 | 交流合作 | 队伍建设 | 人才教育 | 创新文化 | 科学传播 | 党建网站

您现在的位置: 首页>新闻中心>新闻快递

信息功能材料国家重点实验室召开三届四次学委会 07.08.28

2007年08月28日 浏览次数

信息功能材料国家重点实验室第三届学术委员会第四次会议于8月25日在中科院上海微系统所召开。10位学术委员会委员出席了会议,实验室成员列席了会议。学术委员会主任王占国院士因故不能出席,委托学术委员会副主任齐鸣研究员主持了会议。委员们听取了实验室主任曹俊诚研究员所做的实验室工作报告和实验室有关“SOI材料与器件”、“C-RAM”、“中红外半导体光电材料、器件与应用”以及“THz物理与器件”研究工作报告。

本次学术委员会是在信息功能材料国家重点实验室迎接2008年国家重点实验室评估之际召开的。委员们结合实验室主任报告和四个研究工作报告进行了充分讨论,认为实验室的总体定位恰当、主要研究方向和目标明确,研究队伍结构合理,人才培养成绩显著,承担的科研任务在国际前沿和应用方面取得显著进展,运行管理制度完善,尤其对实验室在SOI材料基础研究与产业化结合方面所取得的成效给予高度评价。

学术委员会审议了实验室开放课题。委员们对实验室的研究工作、进一步发展和迎接国家评估的准备工作提出了很多重要的建议。学术委员会希望实验室继续坚持面向国家需求和科学前沿,进一步发扬开拓创新的科学精神,在信息功能材料领域做出有显示度的创新性成果,争取在明年的国家重点实验室评估中取得好成绩。

